



Измерение порогового тока вакуумной дуги на вольфрамовом катоде с наноструктурированной поверхностью

Докладчик: аспирант ИЭФ Уро РАН, Михайлов П.С.

E-mail: gmgm01@mail.ru

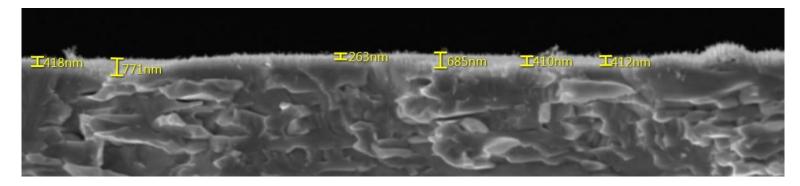
Соавторы: Музюкин И. Л., Мамонтов Ю. И.,

Уйманов И. В., Земсков Ю. А.

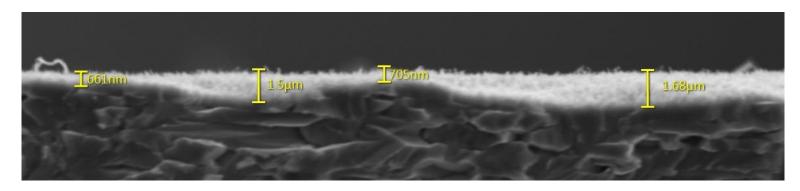


5 nm

Вольфрамовый «пух»



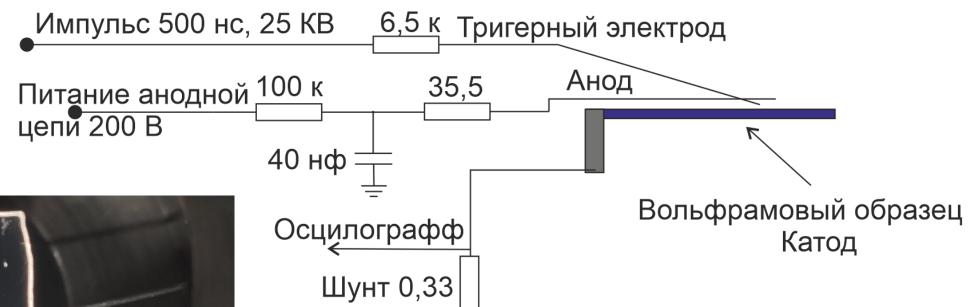
Вольфрамовый образец 30 минут

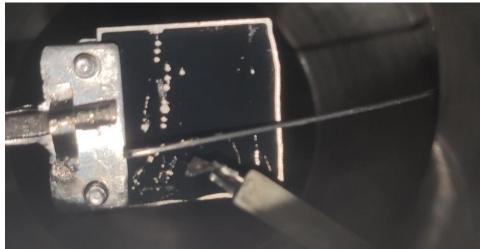


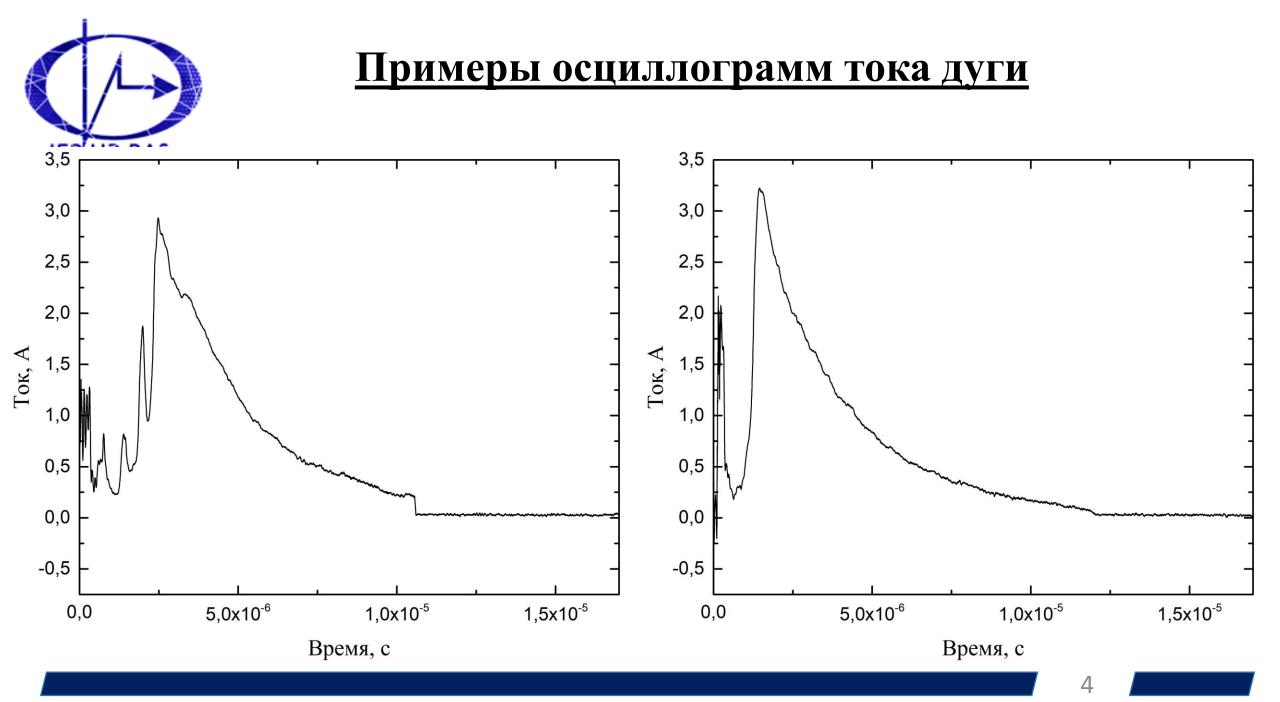
Вольфрамовый образец 4 часа

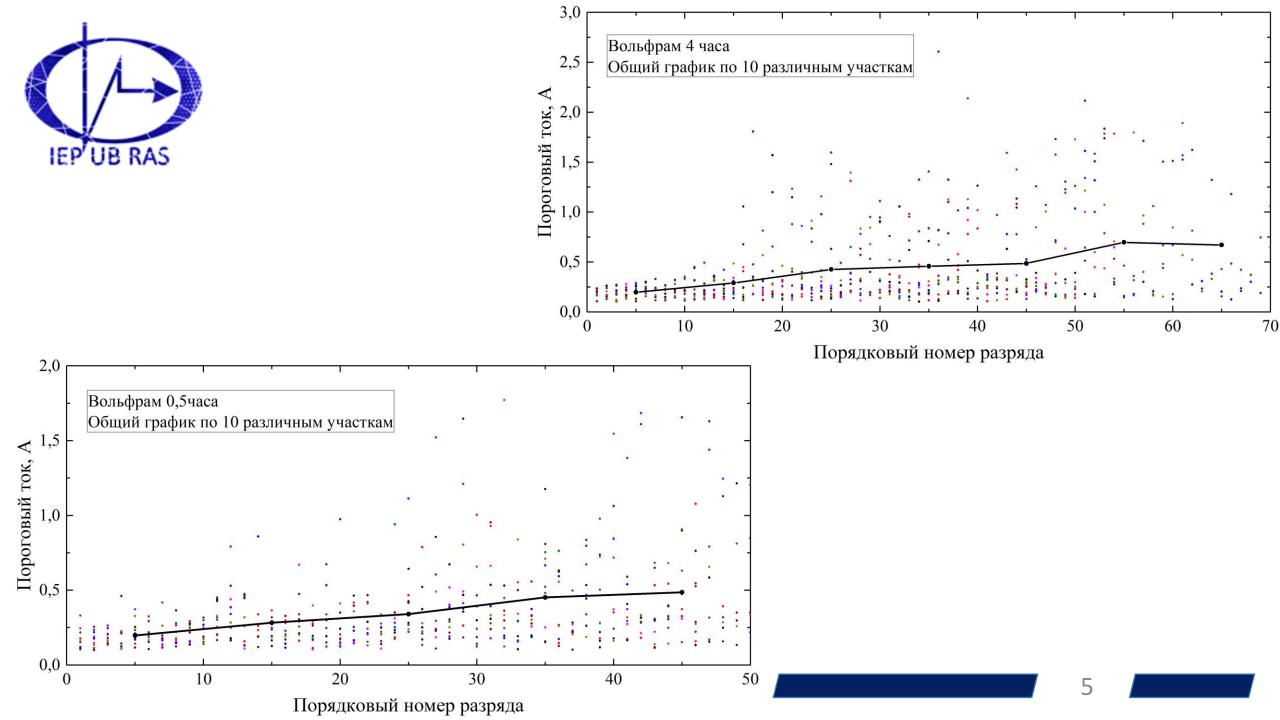


Схема эксперимента

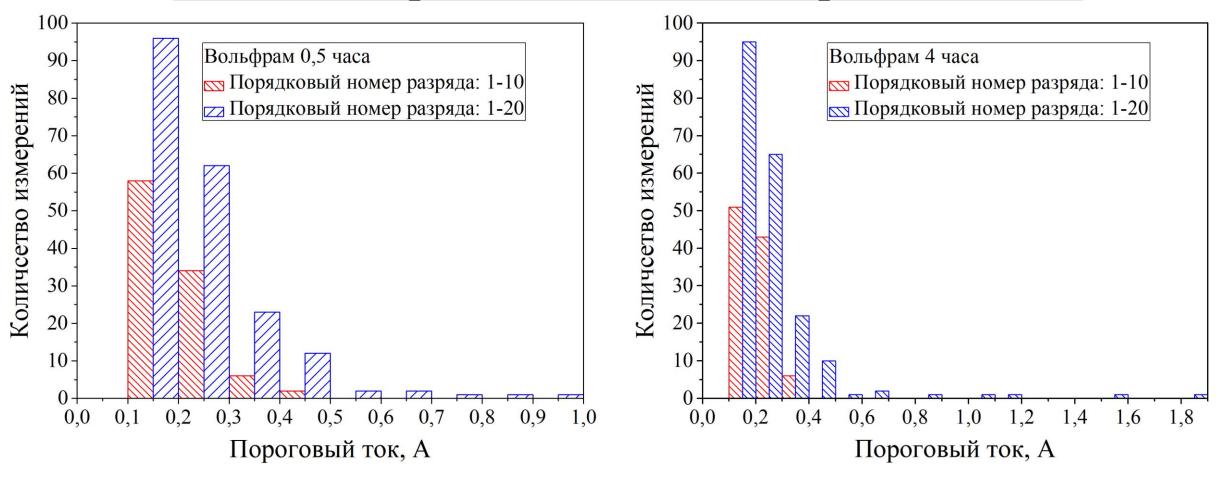






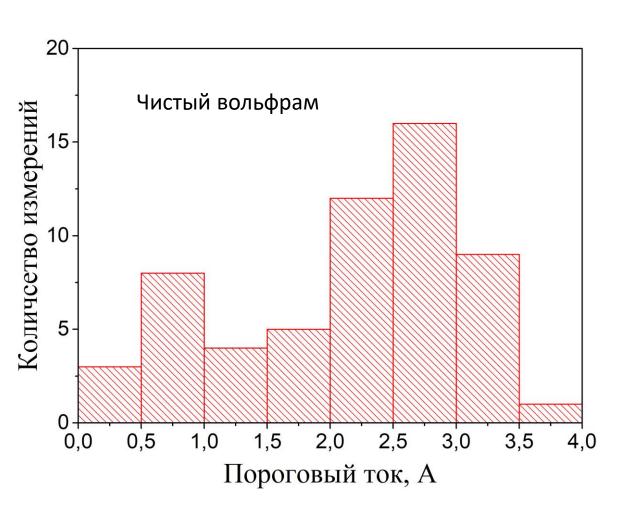


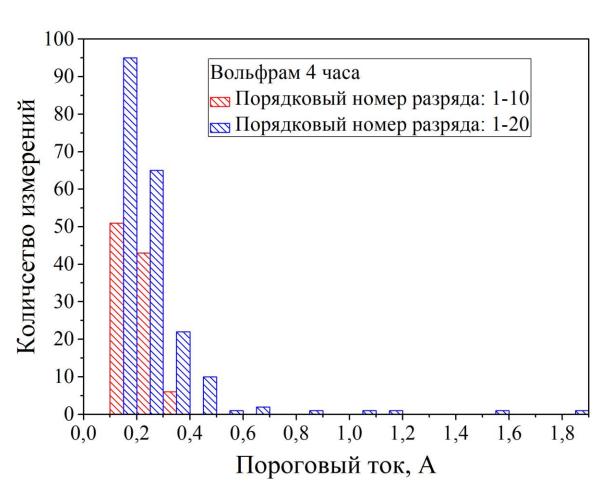
Наиболее вероятные значения порогового тока

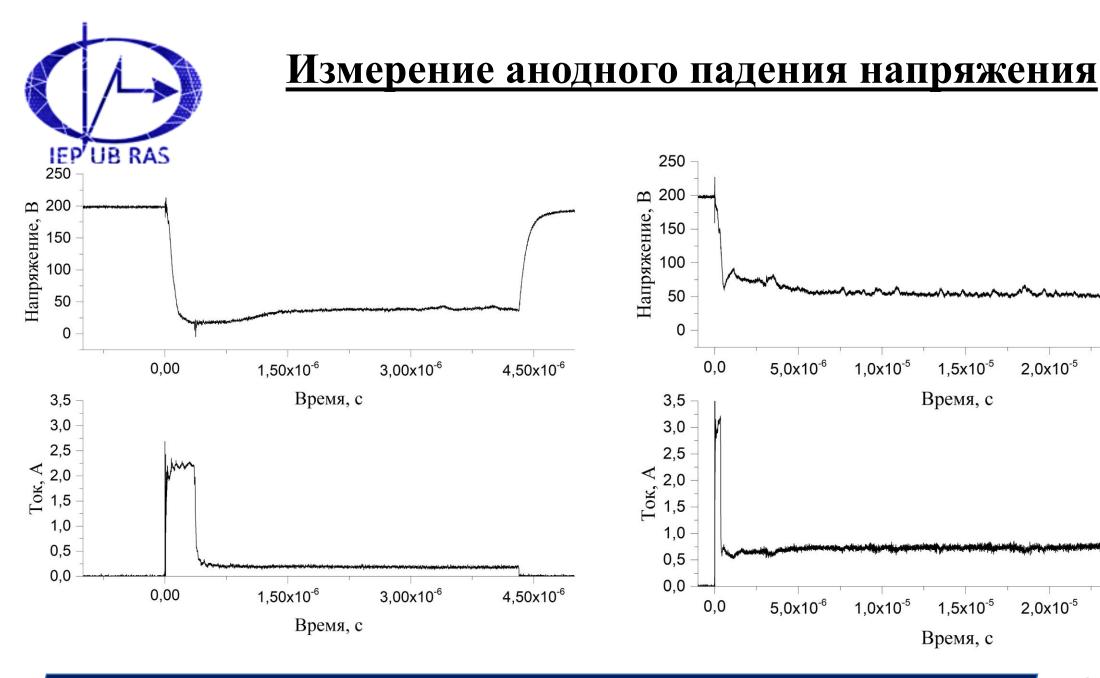


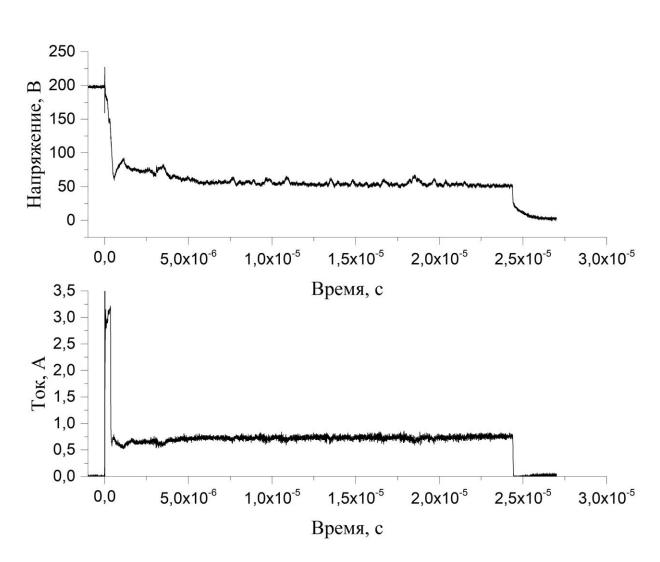
Наиболее вероятное значение порогового тока для нано структурированных образцов составляет $i_{\pi} = 0.15 \pm 0.05$ А

Сравнение значения порогового

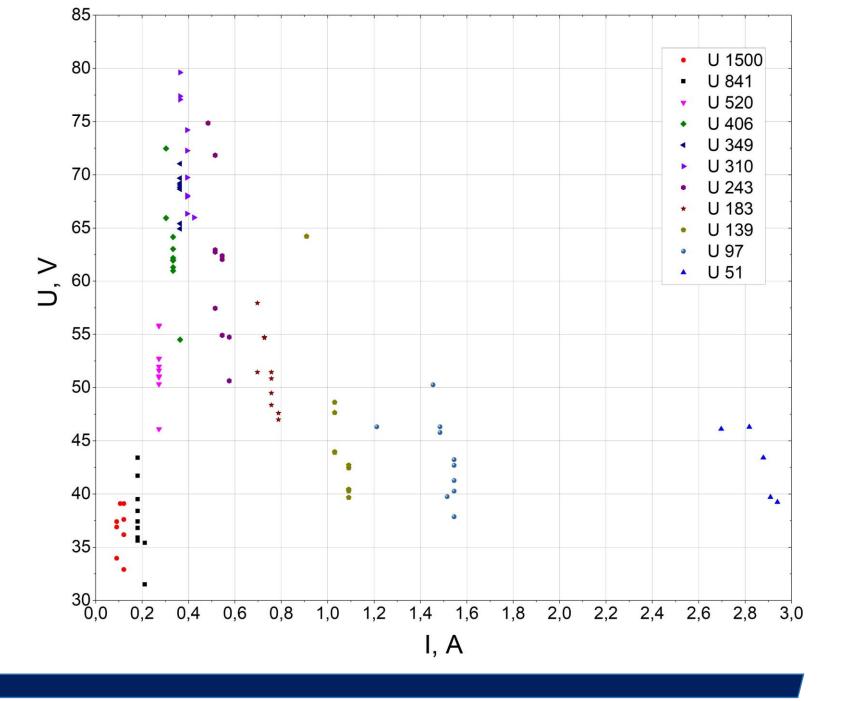














Спасибо за внимание!